DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07163651

\*\*Image available\*\*

EL DISPLAY DEVICE AND ITS INSPECTING METHOD

PUB. NO.:

2002-032035 [JP 2002032035 A]

PUBLISHED:

January 31, 2002 (20020131)

INVENTOR(s):

**KOYAMA JUN** 

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

APPL. NO.:

2001-140333 [JP 2001140333]

FILED:

May 10, 2001 (20010510)

PRIORITY:

2000-140751 [JP 2000140751], JP (Japan), May 12, 2000

(20000512)

**INTL CLASS:** 

G09F-009/00; G09F-009/30; G09G-003/20; G09G-003/30;

H05B-033/10; H05B-033/14

#### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce manufacturing cost by confirming the operation of a TFT substrate before forming the film of EL (electroluminescence) material in an active matrix type EL display device to enhance the rate of non-defective products of final products.

SOLUTION: In this display device, whether the TFT for drive is operates normally or not is judged by providing a capacitance for inspection which is connected to the drain region of the TFT for drive of a pixel part and by confirming the charge and discharge of the capacitance for inspection. As a result, it is possible to eliminate defective products before the film formation of the EL material and, thus, manufacturing cost can be reduced.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

Family list 4 family members for: JP2002032035 Derived from 3 applications.

1 EL DISPLAY DEVICE AND ITS INSPECTING METHOD Publication info: JP2002032035 A - 2002-01-31

3 Electro luminescence display and method of testing the same Publication info: US2004239598 A1 - 2004-12-02

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開2002-32035

(P2002-32035A)

(43)公開日 平成14年1月31日(2002.1.31)

(51) Int. Cl	. 7	識別記号		FΙ				テーマコート・	(参考)
G09F	9/00	352		G09F	9/00	352		3K007	
	9/30	330			9/30	330	Z	5C080	
		365				365	2	5C094	
G09G	3/20	621		G09G	3/20	621	M	5G435	
		670				670	Q		
			審査請求	未請求	請求項の数10	OL	(全17)	頁) 最終頁	こ続く

(21) 出願番号 特願2001-140333(P2001-140333) (22) 出願日 平成13年5月10日(2001.5.10)

(31)優先権主張番号 特願2000-140751(P2000-140751) (32)優先日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 小山 潤

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

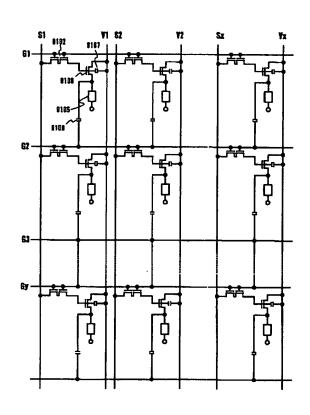
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 E L 表示装置およびその検査方法

#### (57) 【要約】

【課題】アクティブマトリクス型EL表示装置において、EL材料を成膜する前にTFT基板の動作の確認をおこない、最終製品の良品率を向上させ、原価を低減することを課題とする。

【解決手段】画素部の駆動用TFTのドレイン領域に接続した、検査用の容量を設け、その検査用の容量の充放電を確認することによって、駆動用TFTが正常に動作するかどうかの判断をおこなう。こうして、不良品をEL成膜前に除去可能であり、製造費用の削減がはかれる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】絶縁基板上に、複数のソース信号線と、複 数のゲート信号線と、複数の電源供給線と、複数のスイ ッチング用薄膜トランジスタと、複数の駆動用薄膜トラ ンジスタとを有するEL表示装置において、

一端を前記駆動用薄膜トランジスタのドレイン領域に接 続し、他の一端を前記ゲート信号線に接続した検査容量

前記電源供給線はスイッチを介して、前記絶縁基板の外 部に引き出していることを特徴とするEL表示装置。

【請求項2】請求項1において、

前記スイッチは、前記複数の電源供給線毎に配置され、 前記スイッチを順次駆動する駆動回路を、前記絶縁基板 上に有することを特徴とするEL表示装置。

【請求項3】請求項2において、

前記スイッチを順次駆動する前記駆動回路は、前記ソー ス信号線駆動回路と一部を共有していることを特徴とし たEL表示装置。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれか一項にお いて、

前記検査容量は、0.05pF~1pFの値をとること を特徴とするEL表示装置。

【請求項5】絶縁基板上に、複数のソース信号線と、複 数のゲート信号線と、複数の電源供給線と、複数のスイ ッチング用薄膜トランジスタと、複数の駆動用薄膜トラ ンジスタと、前記駆動用薄膜トランジスタのドレイン領 域に接続した検査容量とを有するEL表示装置の検査方 法において、

前記駆動用薄膜トランジスタを動作させ、前記検査容量 を一定電位に充電する手順と、

前記駆動用薄膜トランジスタをオフさせた後、前記電源 供給線の電位を前記検査容量とは異なる電位に設定する 手順と、

前記検査容量に充電された電荷を、画素毎に、前記電源 供給線を介して外部に引き出し、電位変動を検出する手 順とを有するEL表示装置の検査方法。

【請求項6】請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記 載の前記EL表示装置を用いることを特徴とするコンピ ュータ。

【請求項7】請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記 40 載の前記EL表示装置を用いることを特徴とするビデオ カメラ。

【請求項8】請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記 載の前記EL表示装置を用いることを特徴とするヘッド マウントディスプレイ。

【請求項9】請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記 載の前記EL表示装置を用いることを特徴とする画像再 生装置。

【請求項10】請求項1乃至請求項4のいずれか一項に

情報端末。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、EL(エレクトロ ルミネッセンス)素子を基板上に作り込んで形成された 電子ディスプレイ(電気光学装置)に関する。特に半導 体素子(半導体薄膜を用いた素子)を用いた表示装置に 関する。またEL表示装置を表示部に用いた電子機器に 関する。また、EL表示装置の検査方法に関する。

【0002】なお、本明細書中において、EL素子と は、一重項励起子からの発光(蛍光)を利用するもの と、三重項励起子からの発光(燐光)を利用するものの 両方を示すものとする。

[0003]

20

【従来の技術】近年、基板上に薄膜トランジスタ(以 下、TFTと表記する) を形成する技術が大幅に進歩 し、アクティブマトリクス型表示装置への応用開発が進 められている。特に、ポリシリコン膜を用いたTFT は、従来のアモルファスシリコン膜を用いたTFTより も電界効果移動度(モビリティともいう)が高いので、 高速動作が可能である。そのため、従来、基板外の駆動 回路で行っていた画素の制御を、画素と同一の基板上に 形成した駆動回路で行うことが可能となっている。

【0004】このようなアクティブマトリクス型表示装 置は、同一基板上に様々な回路や素子を作り込むことで 製造コストの低減、表示装置の小型化、歩留まりの上 昇、スループットの低減など、様々な利点が得られる。 【0005】そしてさらに、自発光型素子としてEL素 子を有した、アクティブマトリクス型のEL表示装置の 30 研究が活発化している。EL表示装置は有機ELディス プレイ (OELD:Organic EL Display) 又は有機ライ トエミッティングダイオード (OLED: Organic Ligh t Emitting Diode) とも呼ばれている。

【0006】EL表示装置は、液晶表示装置と異なり自 発光型である。EL素子は、一対の電極(陽極と陰極) 間にEL層が挟まれた構造となっているが、EL層は通 常、積層構造となっている。代表的には、コダック・イ ーストマン・カンパニーのTangらが提案した「正孔輸送 層/発光層/電子輸送層」という積層構造が挙げられ る。この構造は非常に発光効率が高く、現在、研究開発 が進められているEL表示装置は、ほとんどこの構造を 採用している。

【0007】また他にも、陽極上に正孔注入層/正孔輸 送層/発光層/電子輸送層、または正孔注入層/正孔輸 送層/発光層/電子輸送層/電子注入層の順に積層する 構造でも良い。発光層に対して蛍光性色素等をドーピン グしても良い。

【0008】本明細書において、陰極と陽極の間に設け られる全ての層を総称してEL層と呼ぶ。よって上述し 記載の前記EL表示装置を用いることを特徴とする携帯 50 た正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子

1

注入層等は、全てEL層に含まれる。

【0009】そして、上記構造でなるEL層に一対の電 極から所定の電圧をかけ、それにより発光層においてキ ャリアの再結合が起こって発光する。なお本明細書にお いてEL素子が発光することを、EL素子が駆動すると 呼ぶ。また、本明細書中では、陽極、EL層及び陰極で 形成される発光素子をEL素子と呼ぶ。

【0010】EL表示装置の駆動方法として、アナログ 方式の駆動方法(アナログ駆動)が挙げられる。EL表 示装置のアナログ駆動について、図10及び図11を用 10 が入力される。そして、ソース信号線(S1~Sx)に いて説明する。

【0011】図10にアナログ駆動のEL表示装置の画 素部の構造を示す。ゲート信号線駆動回路からの選択信 号を入力するゲート信号線(G1~Gy)は、各画素が 有するスイッチング用TFT1801のゲート電極に接 続されている。また各画素の有するスイッチング用TF T1801のソース領域とドレイン領域は、一方がアナ ログのビデオ信号を入力するソース信号線(データ信号 線ともいう) (S1~Sx)に、もう一方が各画素が有 するコンデンサ1808にそれぞれ接続されている。

【0012】各画素が有する駆動用TFT1804のソ ース領域とドレイン領域は、一方は電源供給線(V1~ Vx)に、もう一方はEL素子1806に接続されてい る。電源供給線(V1~Vx)の電位を電源電位と呼 ぶ。また電源供給線(V1~Vx)は、各画素が有する コンデンサ1808に接続されている。

【0013】EL素子1806は陽極と、陰極と、陽極 と陰極との間に設けられたEL層とを有する。EL素子 たはドレイン領域と接続している場合、EL素子180 6の陽極が画素電極、陰極が対向電極となる。逆にEL 素子1806の陰極が駆動用TFT1804のソース領 域またはドレイン領域と接続している場合、EL素子1 806の陽極が対向電極、陰極が画素電極となる。

【0014】なお本明細書において、対向電極の電位を 対向電位と呼ぶ。なお対向電極に対向電位を与える電源 を対向電源と呼ぶ。画素電極の電位と対向電極の電位の 電位差がEL駆動電圧であり、このEL駆動電圧がEL 層にかかる。

【0015】図10で示したEL表示装置を、アナログ 方式で駆動させた場合のタイミングチャートを図11に 示す。1つのゲート信号線が選択されてから、その次に 別のゲート信号線が選択されるまでの期間を1ライン期 間(L)と呼ぶ。また1つの画像が表示されてから次の 画像が表示されるまでの期間が1フレーム期間(F)に 相当する。図10のEL表示装置の場合、ゲート信号線 はy本あるので、1フレーム期間中にy個のライン期間 (L1~Ly) が設けられている。

【0016】解像度が高くなるにつれて1フレーム期間 50 直帰線期間とを合わせて1フレーム期間としても良い。

中のライン期間の数も増え、駆動回路を高い周波数で駆 動しなければならなくなる。

【0017】まず電源供給線(V1~Vx)は一定の電 源電位に保たれている。そして対向電極の電位である対 向電位も一定の電位に保たれている。対向電位は、EL 素子1806が発光する程度に電源電位との間に電位差 を有している。

【0018】第1のライン期間(L1)において、ゲー ト信号線G1にはゲート信号線駆動回路からの選択信号 順にアナログのビデオ信号が入力される。ゲート信号線 G1に接続された全てのスイッチング用TFT1801 はオンの状態になるので、ソース信号線に入力されたア ナログのビデオ信号は、スイッチング用TFT1801 を介して駆動用TFT1804のゲート電極に入力され

【0019】ここでは、スイッチング用TFT1801 及び駆動用TFT1804は、どちらもnチャネル型T FTを用いた場合のタイミングチャートを例に説明する する駆動用TFT1804のゲート電極及び各画素が有 20 が、スイッチング用TFT及び駆動用TFTは、nチャ ネル型TFTでもpチャネル型TFTでもどちらでもよ

【0020】なお、本明細書中において、TFTがオン の状態になるとは、TFTのゲート電圧が変化し、その ソース・ドレイン間が導通する状態を示すものとする。 【0021】駆動用TFT1804のチャネル形成領域 を流れる電流の量は、そのゲート電極に入力される信号 の電位の高さ(電圧)によって制御される。よって、E L素子1806の画素電極にかかる電位は、駆動用TF 1806の陽極が駆動用TFT1804のソース領域ま 30 T1804のゲート電極に入力されたアナログのビデオ 信号の電位の高さによって決まる。そしてEL素子18 06はアナログのビデオ信号の電位に制御されて発光を 行う。

> 【0022】上述した動作を繰り返し、ソース信号線 (S1~Sx) へのアナログのビデオ信号の入力が終了 すると、第1のライン期間(L1)が終了する。なお、 ソース信号線(S1~Sx)へのアナログのビデオ信号 の入力が終了するまでの期間と水平帰線期間とを合わせ て1つのライン期間としても良い。そして次に第2のラ 40 イン期間(L2)となりゲート信号線G2に選択信号が 入力される。そして第1のライン期間(L1)と同様に ソース信号線(S1~Sx)に順にアナログのビデオ信 号が入力される。

【0023】そして全てのゲート信号線(G1~Gy) に選択信号が入力されると、全てのライン期間(L1~ Ly)が終了する。全てのライン期間(L1~Ly)が 終了すると、1フレーム期間が終了する。1フレーム期 間中において全ての画素が表示を行い、1つの画像が形 成される。なお、全てのライン期間(L1~Ly)と垂

【0024】以上のように、アナログのビデオ信号によ ってEL素子1806の発光量が制御され、その発光量 の制御によって階調表示がなされる。この方式はいわゆ るアナログ階調と呼ばれる駆動方式であり、ソース信号 線に入力されるアナログのビデオ信号の電位の変化で階 調表示が行われる。

#### [0025]

【発明が解決しようとする課題】従来のEL表示装置 は、図10に示すように、画素部の駆動用TFT180 4のドレイン領域は、EL素子1806に接続されてい 10 るのみであった。

【0026】ここで、画素TFT(スイッチング用TF T及び駆動用TFT)や、駆動回路(ソース信号線駆動 回路及びゲート信号線駆動回路)を構成するTFTが、 絶縁表面を有する基板上に形成され、その後、EL材料 を成膜して、駆動用TFTとEL素子とが電気的に接続 される。本明細書中では、このEL材料を成膜する前ま での工程を、TFT工程と呼ぶことにする。

【0027】よって、従来の表示装置においては、EL 域は回路上、オープン状態となっている。画素TFTが 正常に動作するかどうかは、EL材料を成膜し、表示装 置を完成させ、点灯検査を行うことによって初めて判断 することが可能となる。そのため、画素TFTに異常が あり、正常な表示ができないようなものが発生したとし ても、最終工程までは検出ができずに、工程の無駄を発 生させていた。

【0028】以上に述べたように、従来のEL表示装置 では、EL材料成膜の前工程において、画素TFTの動 作確認ができず、不要な製造コストを発生させていた。 【0029】本発明は、上記問題点を鑑みてなされたも のであり、EL材料の成膜前に画素TFTの動作確認が できるようなアクティブマトリクス型のEL表示装置を 提供することを課題とする。

#### [0030]

【課題を解決するための手段】本発明者は、以上のよう な問題点を解決するため、EL材料を成膜する前に、駆 動用TFT、スイッチング用TFTに問題が無いかどう かを検査し、問題のあったTFTを有する基板(以下、 不良品と表記する)が、EL材料成膜工程に進まないよ 40 ダブルゲート構造で示しているが、本発明の表示装置の うにして、製造ラインの無駄を削減することを考えた。 【0031】以下に、本発明のEL表示装置の構成につ いて記載する。

【0032】本発明によって、絶縁基板上に、複数のソ ース信号線と、複数のゲート信号線と、複数の電源供給 線と、複数のスイッチング用薄膜トランジスタと、複数 の駆動用薄膜トランジスタとを有するEL表示装置にお いて、一端を前記駆動用薄膜トランジスタのドレイン領 域に接続し、他の一端を前記ゲート信号線に接続した検 査容量を有し、前記電源供給線はスイッチを介して、前 50 にも接続されている。この例では、検査容量9108

記絶縁基板の外部に引き出していることを特徴とするE し表示装置が提供される。

【0033】前記スイッチは、前記複数の電源供給線毎 に配置され、前記スイッチを順次駆動する駆動回路を、 前記絶縁基板上に有することを特徴とするEL表示装置 であってもよい。

【0034】前記スイッチを順次駆動する前記駆動回路 は、前記ソース信号線駆動回路と一部を共有しているこ とを特徴としたEL表示装置であってもよい。

【0035】前記検査容量は、0.05pF~1pFの 値をとることを特徴とするEL表示装置であってもよ

【0036】本発明によって、絶縁基板上に、複数のソ 一ス信号線と、複数のゲート信号線と、複数の電源供給 線と、複数のスイッチング用薄膜トランジスタと、複数 の駆動用薄膜トランジスタと、前記駆動用薄膜トランジ スタのドレイン領域に接続した検査容量とを有するEL 表示装置の検査方法において、前記駆動用薄膜トランジ スタを動作させ、前記検査容量を一定電位に充電する手 材料を成膜する前において、駆動用TFTのドレイン領 20 順と、前記駆動用薄膜トランジスタをオフさせた後、前 記電源供給線の電位を前記検査容量とは異なる電位に設 定する手順と、前記検査容量に充電された電荷を、画素 毎に、前記電源供給線を介して外部に引き出し、電位変 動を検出する手順とを有するEL表示装置の検査方法が 提供される。

> 【0037】前記表示装置を用いることを特徴とするコ ンピュータ、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレ イ、画像再生装置、携帯情報端末であってもよい。 [0038]

【発明の実施の形態】以下に、本発明のEL表示装置の 構造及びその検査方法について説明する。

【0039】図1に、本発明の第一の実施形態を示す。 図1は、本発明の表示装置の画素部の構成図である。

【0040】電源供給線V1~Vx、ソース信号線S1 ~ S x 、ゲート信号線G1~Gy、スイッチング用TF T9102、駆動用TFT9106、保持容量910 7、EL素子9105、検査容量9108によって構成 されている。

【0041】なお、スイッチング用TFT9102は、 画素のスイッチング用TFTは、ダブルゲート構造に限 らず、シングルゲート構造でも良いし、ダブルゲート以 上のマルチゲート構造でも良い。

【0042】また、駆動用TFT9106は、シングル ゲート構造で示しているが、本発明の表示装置の画素の 駆動用TFTは、ダブルゲート構造でも良いし、マルチ ゲート構造でも良い。

【0043】ここで、駆動用TFT9106のドレイン 領域は、EL素子9105だけでなく検査容量9108

11.

40

は、駆動用TFT9106のドレイン領域とゲート信号 線との間に挿入されているが、本発明の構成はこれに限 定されない。前記ドレイン領域と、別の個別配線との間 であっても良い。

【0044】図2は、本発明の表示装置のプロック図で ある。

【0045】ソース信号線駆動回路9201、ゲート信 号線駆動回路9202、9203、検査用駆動回路92 04、スイッチ9205、9206、ソース信号線92 07~9209、ゲート信号線9210~9212、画 10 素部電源供給線9213、9214、電源供給線引出し 端子9215、外付け検査回路9216より構成されて

【0046】なお、図2においては、ソース信号線、ゲ 一ト信号線、電源供給線及びスイッチは、その一部を代 表で示している。実際には、これらは、表示装置を構成 する画素に対応する分、形成されている。

【0047】従来と異なり、検査用駆動回路9204が 追加されている。また、検査用駆動回路9204によっ 部電源供給線9213、9214と、電源供給線引出し 端子9215との間に、画素部電源供給線ごとに挿入さ れている。電源供給線引出し端子は、外付け検査回路9 216に接続されている。

【0048】検査用駆動回路9204は、図2におい て、独立に配置されているが、ソース信号線駆動回路が アナログ方式の場合、両者を兼用することも可能であ る。(図示せず)

【0049】次に、本発明で用いる検査方法について、 説明する。

【0050】なお説明では、図1及び図2を参照する。 【0051】ここでは、TFT工程が終了した後の、E し材料成膜前の段階の基板の検査を想定するが、表示装 置を構成するTFT同士、容量(保持容量、検査容量 等)及び抵抗等との結線が終了していれば、この工程の 段階に限定されない。

【0052】ここで、図1においては、EL素子910 5を示しているが、以下の検査を行う段階では、まだE し材料は成膜されておらず、EL案子9105は形成さ れていない。

【0053】まず、第一の手順として、電源供給線に 「Hi」の信号に対応する電圧、例えば10Vを加える。 次に、各駆動回路(ソース信号線駆動回路9201及び ゲート信号線駆動回路9202、9203) を順次走査 し、各画素において、駆動用TFT9106をオンさせ て、電源供給線V1~Vxの電圧10Vを各検査容量9 108に魯き込む。

【0054】なお、検査容量は、0.05pF~1pF の値をとるとする。

【0055】第二の手順として、以下のことを行う。ソ 50 信号を示す。

ース信号線駆動回路9201、ゲート信号線駆動回路9 202、9203を動作させ、画素部の駆動用TFT9 106をすべてオフにする。次に電源供給線V1~Vx の電位を「Lo」の信号に対応する電圧に、例えば0 V に設定する。このときスイッチ9205、9206はオ ンしたままである。

【0056】これによって画素部の電源供給線V1~V xは0Vになる。

【0057】第三の手順として、以下のことを行う。 【0058】図3の示すようなタイミングで、画素のひ とつひとつの駆動用TFT9106を動作させていく。 【0059】図3のタイミングチャートにおいては、ス イッチング用TFTをnチャネル型TFTとし、駆動用 TFTをpチャネル型TFTとした場合を示している が、スイッチング用TFT及び駆動用TFTは、pチャ ネル型TFTでもnチャネル型TFTでもどちらでも良

【0060】ソース信号線S1~Sxを順に操作する。 なお、ここでは、2本のソース信号線S1及びS2に対 て制御されているスイッチ9205、9206が、画素 20 する操作を代表して図示し説明するが、全てのソース信 号線S1~Sxに対して同様の操作を行う。

> 【0061】ソース信号線に「Lo」の信号が入力され た画素において、ゲート信号線G1~Gyに順に「Hi」 の信号が入力されると、駆動用TFT9106がオンに

【0062】また、すべての電源供給線V1~Vxがつ ながっていると、配線容量が大きすぎ、電圧の検出が困 難になる。そのため、電源供給線につながるスイッチ は、画素1列ごと個別に、画素TFTの動作をチェック 30 するために必要である。

【0063】ここで、画素1列とは、同じソース信号線 に接続されたスイッチング用TFTを有する画素を示す

【0064】ソース信号線S1が選択されている間、ソ ース信号線S1にそのソース領域が接続されたスイッチ ング用TFTを有する画素に、電源を供給する電源供給 線V1につながるスイッチは、オンの状態となる。な お、その他の画素に対応する電源供給線V2~Vェにつ ながるスイッチは、全てオフの状態にある。

【0065】次に、ソース信号線S2が選択されている 間、ソース信号線S2にそのソース領域が接続されたス イッチング用TFTを有する画素に、電源を供給する電 **源供給線V2につながるスイッチは、オンの状態とな** る。なお、その他の画素に対応する電源供給線V1、V 3~Vxにつながるスイッチは、全てオフの状態にあ る。

【0066】ここで、図3において、T1及びT2は、 それぞれ電源供給線V1につながるスイッチ、電源供給 線V2につながるスイッチを、オンもしくはオフさせる

[0067] 本実施例では、T1及びT2は、「Hi」の 信号が入力されている場合、その電源供給線につながる スイッチはオンの状態となり、「Lo」の信号が入力され ている場合は、そのスイッチは、オフの状態となる場合 を示している。

g

【0068】画素において、駆動用TFT9106がオ ンすると、検査容量9108に保持されていた電荷は電 源供給線V1~Vェに放電される。この放電によって、 電源供給線V1~Vxには電圧が発生する。

部の電源供給線の配線容量値をC1、電源供給線引出し 端子9215までの容量をC2、検査容量をC3とする と、発生する電圧 V.,,は、式1で与えられる。

[0070]

【式1】  $V_{au} = 1.0 \times C.3 / (C.1 + C.2 + C.2)$ 

[0071] C1 = C2 = 10 pF, C3 = 0. 1 pFとすると、電圧V。、は0.05Vとなる。

【0072】この電圧V。,,は小さいので、電源線供給 線引出し端子9215に、外付けの検査回路9216を 20 つけて検出を行う。

【0073】画素TFTに不良があれば、充電または放 電ができないので、電圧V。」は発生しない。

【0074】図3に示すタイミングチャートにおいて、 電源供給線引き出し端子9215には、電圧V。」が画 素を選択するごとに発生するが、画素TFTに異常があ れば9301のように電圧信号の欠落がみられ、欠陥が 発生しているのがわかる。

【0075】このようにして、すべての画素を順次選択 することによって、画素TFTの検査が可能となる。 [0076]

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明する。

【0077】 (実施例1) 本実施例では、本発明の表示 装置の検査用駆動回路の構成例を示す。

【0078】図4において、検査用駆動回路は、DFF 9401から構成されるシフトレジスタ9402と、N AND回路9403、9404、9405、インパータ より構成されるパッファ回路9406、9407、94 08より成り立っている。

電源供給線に対応する部分のみを示しているが、実際に は、検査用駆動回路は、全ての電源供給線に対応する回 路によって構成されてる。

【0080】バッファ回路路9406、9407、94 08の出力9409、9410、9411には、図2に 示したスイッチ9205、9206等が接続され、画素 部電源供給線と、電源供給線引出し端子を接続する。

【0081】シフトレジスタ9402の入力端子940 0に「Hi」の電圧を入力すれば、端子9409~941 1 の出力は全て $[H\ i]$ に対応する信号になり、すべての 50 動回路及び画素部を囲むようにしてカバー材  $6\ 0\ 0\ 0$  、

スイッチをオンとすることができる。

【0082】 (実施例2) 本実施例では、本発明の表示 装置の外付け検査回路の構成例を示す。

【0083】図5において、外付け検査回路9501 は、接続を切り換えるスイッチ9502、信号検出を行 うアンプ9505、電圧源9503、抵抗9504等に よって、構成されている。

【0084】スイッチ9502において、「Hi」の信号 に対応する電圧、10Vの電圧源9503もしくは、

【0069】この電圧は以下のように与えられる。画素 10 「Lo」の信号に対応する電圧、0Vの電圧源9508も しくは、信号を増幅するアンプ9505との、3つの入 力端子の接続が選択される。

> 【0085】なお、電圧源9503、9508の電圧 は、上記の値に限定されず、必要に応じて最適化を図る ことは可能である。

> 【0086】検査を行う表示装置の基板の電源供給線引 き出し端子を、入力9507に接続し、実施の形態にお いて示した手順によって検査を行う。検査の判断はアン プ9505の出力9506をモニターして行う。

> 【0087】ここで用いるアンプ9505は、10倍か ら1000倍程度の電圧利得を持ち、電源供給線に発生 する検出信号を増幅して検知する。アンプの利得は10 0倍程度が望ましい。

> 【0088】本実施例は、実施例1と自由に組み合わせ て実施することが可能である。

【0089】(実施例3)本発明において、駆動用TF T108はnチャネル型TFTでもpチャネル型TFT でもどちらでも用いることが可能であるが、EL素子1 10の陽極が画素電極で陰極が対向電極の場合、駆動用 30 TFT108はpチャネル型TFTであることが好まし い。また逆にEL素子110の陽極が対向電極で陰極が 画素電極の場合、駆動用TFT108はnチャネル型T FTであることが好ましい。

【0090】本実施例は、実施例1~実施例2のいずれ ともと自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0091】(実施例4)本実施例では、本発明を用い てEL表示装置を作製した例について説明する。

【0092】図6(A)は本発明を用いたEL表示装置 の上面図である。図6(A)において、4010は基 【0079】なお、図4では、検査用駆動回路の3本の 40 板、4011は画素部、4012はソース信号線駆動回 路、4013a、4013bはゲート信号線駆動回路で あり、それぞれの駆動回路は配線4014a、4014 b、4015、4016を経てFPC4017に至り、 外部機器へと接続される。

> 【0093】なお、本実施例では、検査用駆動回路をソ ース信号線駆動回路4012で兼用している例を示す が、本発明はこの構成に限定されない。検査用駆動回路 をソース信号線駆動回路とは別に設けても良い。

> 【0094】ここで、少なくとも画素部、好ましくは駆

シーリング材(ハウジング材ともいう)7000、密封 材(第2のシーリング材)7001が設けられている。

【0095】また、図6(B)は、本実施例のEL表示 装置の断面構造であり、基板4010、下地膜4021 の上に駆動回路用TFT(但し、ここではnチャネル型 TFTとpチャネル型TFTを組み合わせたCMOS回 路を図示している。)4022及び画案部用TFT40 23 (但し、ここではEL素子への電流を制御する駆動 用TFTだけ図示している。)が形成されている。これ らのTFTは公知の構造(トップゲート構造またはボト 10 ムゲート構造)を用いれば良い。

【0096】なお、図6(B)においては、駆動用TF Tのドレイン電極に接続された検査容量等も図示してい ない。

【0097】駆動回路用TFT4022、画素部用TF T4023が完成したら、樹脂材料でなる層間絶縁膜 (平坦化膜) 4026の上に画素部用TFT4023の ドレインと電気的に接続する透明導電膜でなる画素電極 4027を形成する。透明導電膜としては、酸化インジ ウムと酸化スズとの化合物(ITOと呼ばれる)または 20 開口部の形成時)に形成しておけば良い。また、絶縁膜 酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることがで きる。そして、画素電極4027を形成したら、絶縁膜 4028を形成し、画素電極4027上に開口部を形成

【0098】次に、EL層4029を形成する。EL層 4029は公知のEL材料(正孔注入層、正孔輸送層、 発光層、電子輸送層または電子注入層)を自由に組み合 わせて積層構造または単層構造とすれば良い。どのよう な構造とするかは公知の技術を用いれば良い。また、E 料がある。低分子系材料を用いる場合は蒸着法を用いる が、高分子系材料を用いる場合には、スピンコート法、 印刷法またはインクジェット法等の簡易な方法を用いる ことが可能である。

【0099】本実施例では、シャドーマスクを用いて蒸 着法によりEL層4029を形成する。シャドーマスク を用いて画素毎に波長の異なる発光が可能な発光層(赤 色発光層、緑色発光層及び青色発光層)を形成すること で、カラー表示が可能となる。その他にも、色変換層 (CCM) とカラーフィルターを組み合わせた方式、白 40 色発光層とカラーフィルターを組み合わせた方式がある がいずれの方法を用いても良い。勿論、単色発光のEL 表示装置とすることもできる。

【0100】EL層4029を形成したら、その上に陰 極4030を形成する。陰極4030とEL層4029 の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが 望ましい。従って、真空中でEL層4029と陰極40 30を連続成膜するか、EL層4029を不活性雰囲気 で形成し、大気解放しないで陰極4030を形成すると いった工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンバ 50 一方式(クラスターツール方式)の成膜装置を用いるこ とで上述のような成膜を可能とする。

【0101】なお、本実施例では陰極4030として、 LiF (フッ化リチウム) 膜とAl (アルミニウム) 膜 の積層構造を用いる。具体的にはEL層4029上に蒸 着法で1 nm厚のLiF(フッ化リチウム)膜を形成 し、その上に300nm厚のアルミニウム膜を形成す る。勿論、公知の陰極材料であるMgAg電極を用いて も良い。そして陰極4030は4031で示される領域 において配線4016に接続される。配線4016は陰 極4030に所定の電圧を与えるための電源線であり、 導電性ペースト材料4032を介してFPC4017に 接続される。

【0102】4031に示された領域において陰極40 30と配線4016とを電気的に接続するために、層間 絶縁膜4026及び絶縁膜4028に、コンタクトホー ルを形成する必要がある。これらは層間絶縁膜4026 のエッチング時(画素電極用コンタクトホールの形成 時)や絶縁膜4028のエッチング時(EL層形成前の 4028をエッチングする際に、層間絶縁膜4026ま で一括でエッチングしても良い。この場合、層間絶縁膜 4026と絶縁膜4028が同じ樹脂材料であれば、コ ンタクトホールの形状を良好なものとすることができ る。

【0103】このようにして形成されたEL素子の表面 を覆って、パッシペーション膜6003、充填材600 4、カバー材6000が形成される。

【0104】さらに、EL素子部を囲むようにして、カ L材料には、低分子系材料と高分子系(ポリマー系)材 30 パー材6000と基板4010の内側にシーリング材7 000が設けられ、さらにシーリング材7000の外側 には密封材(第2のシーリング材)7001が形成され

> 【0105】このとき、この充填材6004は、カバー 材6000を接着するための接着剤としても機能する。 充填材6004としては、PVC(ポリピニルクロライ ド)、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB(ポリビ ニルブチラル) またはEVA (エチレンビニルアセテー ト)を用いることができる。この充填材6004の内部 に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好

> 【0106】また、充填材6004の中にスペーサーを 含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなど からなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもた せてもよい。

> 【0107】スペーサーを設けた場合、パッシペーショ ン膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。 また、パッシベーション膜6003とは別に、スペーサ 一圧を緩和する樹脂膜などを設けてもよい。

【0108】また、カパー材6000としては、ガラス

板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP(Fibe rglass-Reinforced Plastic s) 板、PVF(ポリビニルフルオライド)フィルム、 マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリ ルフィルムを用いることができる。なお、充填材600 4としてP V B やE V A を用いる場合、数十 $\mu$  m のアル ミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで 挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

13

【0109】但し、EL素子からの発光方向(光の放射 方向) によっては、カバー材6000が透光性を有する 10 S\_\_LAT、S\_\_LATの極性が反転した信号S\_\_LA 必要がある。

【0110】また、配線4016は、シーリング材70 00および密封材7001と基板4010との隙間を通 って、FPC4017に電気的に接続される。なお、こ こでは配線4016について説明したが、他の配線40 14a、4014b、4015も同様にして、シーリン グ材7000および密封材7001と基板4010との 隙間を通ってFPC4017に電気的に接続される。

【0111】なお本実施例では、充填材6004を設け てからカバー材6000を接着し、充填材6004の側 20 ッチ(A) (802)の一部804が有するインバータ 面(露呈面)を覆うようにシーリング材7000を取り 付けているが、カバー材6000及びシーリング材70 00を取り付けてから、充填材6004を設けても良 い。この場合、基板4010、カバー材6000及びシ ーリング材7000で形成されている空隙に通じる充填 材の注入口を設ける。そして前記空隙を真空状態(10 <sup>-1</sup> Torr以下)にし、充填材の入っている水槽に注入 口を浸してから、空隙の外の気圧を空隙の中の気圧より も高くして、充填材を空隙の中に充填する。

【0112】本実施例は、実施例1~実施例3のいずれ 30 とも自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0113】(実施例5)本実施例では、駆動を、従来 例において説明したアナログ階調ではなく、デジタル時 間階調にしたときの、ソース信号側駆動回路の構成につ いて説明する。

【0114】図7に本実施例で用いられるソース信号側 駆動回路の一例を回路図で示す。

【0115】なお、本発明においては、駆動方法は、ア ナログ階調、デジタル時間階調、デジタル面積階調など いずれにおいても適応が可能である。また、それらの階 40 れており、ダブルゲート構造となっている。また活性層 調方式を組み合わせた方式についても可能である。

【0116】図7において、シフトレジスタ801、ラ ッチ(A) (802)、ラッチ(B) (803)、が図 に示すように配置されている。

【0117】なお本実施例では、1組のラッチ(A) (802) と1組のラッチ(B) (803) が、4本の ソース信号線S\_\_a~S\_\_dへの出力に対応している。 そのため、外部より入力されるデジタル映像信号の入力 線VDは4本あり、ソース信号線S\_a~S\_dに入力 される信号がそれぞれ入力されている。

【0118】また本実施例では、信号が有する電圧の振 幅の幅を変えるレベルシフタを設けなかったが、設計者 が適宜設けるようにしても良い。

【0119】クロック信号CLK、CLKの極性が反転 したクロック信号CLKB、スタートパルス信号SP、 駆動方向切り替え信号SL/Rはそれぞれ図に示した配 線からシフトレジスタ801に入力される。また外部か ら入力されるデジタルデータ信号VDは図に示した配線 からラッチ(A)(802)に入力される。ラッチ信号 Tbはそれぞれ図に示した配線からラッチ(B)(80 3) に入力される。

【0120】 ラッチ(A) (802) の詳しい構成につ いて、ソース信号線S aに対応するラッチ(A) (8) 02)の一部804を例にとって説明する。ラッチ

(A) (802) の一部804は、2つのクロックドイ ンバータと、2つのインパータとを有している。

【0121】ラッチ(A)(802)の一部804の上 面図を図8に示す。831a、831bはそれぞれ、ラ の1つを形成するTFTの活性層であり、836は該イ ンパータの1つを形成するTFTの共通のゲート電極で ある。また832a、832bはそれぞれ、ラッチ

(A) (802) の一部804が有するもう1つのイン バータを形成するTFTの活性層であり、837a、8 37bは活性層832a、832b上にそれぞれ設けら れたゲート電極である。なおゲート電極837a、83 7 bは電気的に接続されている。

【0122】833a、833bはそれぞれ、ラッチ (A) (802) の一部804が有するクロックドイン バータの1つを形成するTFTの活性層である。活性層 833a上にはゲート電極838a、838bが設けら れており、ダブルゲート構造となっている。また活性層 833b上にはゲート電極838b、839が設けられ ており、ダブルゲート構造となっている。

【0123】834a、834bはそれぞれ、ラッチ (A) (802) の一部804が有するもう1つのクロ ックドインバータを形成するTFTの活性層である。活 性層834a上にはゲート電極839、840が設けら 834 b上にはゲート電極840、841 が設けられて おり、ダブルゲート構造となっている。

【0124】本実施例は、実施例1~実施例4のいずれ とも自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0125】(実施例6)本発明のEL表示装置におい て、EL素子が有するEL層に用いられる材料は、有機 EL材料に限定されず、無機EL材料を用いても実施で きる。但し、現在の無機EL材料は非常に駆動電圧が高 いため、そのような駆動電圧に耐えうる耐圧特性を有す 50 るTFTを用いなければならない。

【0126】または、将来的にさらに駆動電圧の低い無 機EL材料が開発されれば、本発明に適用することは可 能である。

【0127】本実施例は、実施例1~実施例5のいずれ とも自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0128】 (実施例7) 本発明を用いて形成された電 子ディスプレイ、特にEL表示装置は様々な電子機器に 用いることができる。以下に、本発明を用いて形成され た電子ディスプレイを表示媒体として組み込んだ電子機 器について説明する。

【0129】その様な電子機器としては、ビデオカメ ラ、テレビ受像機、デジタルカメラ、ヘッドマウントデ ィスプレイ(ゴーグル型ディスプレイ)、ゲーム機、電 話機、カーナビゲーション、パーソナルコンピュータ、 画像再生装置、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、 携帯電話または電子書籍等)などが挙げられる。それら の一例を図9に示す。

【0130】図9(A)はパーソナルコンピュータであ り、本体2001、筐体2002、表示部2003、キ ・ーポード2004等を含む。本発明のEL表示装置はパ 20 ーソナルコンピュータの表示部2003に用いることが できる。

【0131】図9(B)はビデオカメラであり、本体2 101、表示部2102、音声入力部2103、操作ス イッチ2104、パッテリー2105、受像部2106 等を含む。本発明のEL表示装置はビデオカメラの表示 部2102に用いることができる。

【0132】図9(C)はヘッドマウントディスプレイ の一部(右片側)であり、本体2301、信号ケーブル 2302、頭部固定バンド2303、表示モニタ230 30 206とマイク1209を別の筺体部分に配置し、その 4、光学系2305、表示部2306等を含む。本発明 のEL表示装置はヘッドマウントディスプレイの表示部 2306に用いることができる。

【0133】図9(D)は記録媒体を備えた画像再生装 置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体240 1、記録媒体(CD、LDまたはDVD等)2402、 操作スイッチ2403、表示部(a)2404、表示部 (b) 2405等を含む。表示部(a) は主として画像 情報を表示し、表示部(b)は主として文字情報を表示 するが、本発明のEL表示装置は記録媒体を備えた画像 40 携帯情報端末としても使用できる。 再生装置の表示部(a)、(b)に用いることができ る。なお、記録媒体を備えた画像再生装置としては、C D再生装置、ゲーム機器などに本発明を用いることがで きる。

【0134】図9(E)は携帯型(モパイル)コンピュ ータであり、本体2501、カメラ部2502、受像部 2503、操作スイッチ2504、表示部2505等を 含む。本発明のEL表示装置は携帯型(モバイル)コン ピュータの表示部2505に用いることができる。

なれば、フロント型若しくはリア型のプロジェクターに 用いることも可能となる。

【0136】本実施例の電子機器は、実施例1~6のど のような組み合わせからなる構成を用いても実現するこ とができる。

【0137】 (実施例8) 図12は携帯電話にEL表示 装置を使用した例である。

【0138】携帯電話は、筐体A1201と筐体B12 02とアンテナ1205とによって構成され、筐体A1 10 201の表面A1203には、表示部1200とマイク 1209が形成され、筐体B1202の表面B1204 には、スピーカー1206と操作キー1207と電源ス イッチ1208等が形成されている。

【0139】本発明のEL表示装置は、携帯電話の表示 部1200に用いることができる。

【0140】なお、スピーカー1206、操作キー12 07、表示部1200、マイク1209、電源スイッチ 1208は、上記配置に限らず、筐体A1201、筐体 B1202のいずれの部分にも形成することができる。 【0141】図12では、携帯電話を、2つの筺体部分 (筐体A1201及び筐体B1202)より構成し、そ の一辺をちょうつがい(図示せず)にて接続している。 このちょうつがいを閉じることによって、筺体A120 1の表面A1203と、筐体B1202の表面B120 4とを重ねることができる。なお、筐体A1201の表 面A1203と筐体B1202の表面B1204とを重 ねることを、二つ折りにするということにする。

【0142】また、この携帯電話の例では、図13に示 すような使用法が可能である。すなわち、スピーカー1 表面A1203と表面B1204との角度を変更するこ とによって、耳1211の近くにスピーカー1206を 置き、口元1212にマイク1209を置くことが可能 となる。このような構成にすることによって、他人に通 話中の口元1212を見られないという利点がある。ま た、口元1212とマイク1209が近くになるため、 雑音の影響が少なくなり、良好な通話が可能となる、さ らには、電話機内のノイズフィルタを削減できるなどの 効果がある。また、操作キー1207の数を増やせば、

【0143】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広 く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能であ る。また、本実施例の電子機器は実施例1~6のどのよ うな組み合わせからなる構成を用いても実現することが できる。

#### [0144]

【発明の効果】上記構成によって、EL層を成膜するま えに画素部TFTの検査が可能な表示装置を提供するこ とができる。これにより、不良品をEL材料成膜まえに 【0135】また、将来的にEL材料の発光輝度が高く 50 除去可能であり、製造費用の削減を図ることができる。

16

18

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の表示装置の画素部の回路構成を示す図。

【図2】 本発明の表示装置のブロック図。

【図3】 本発明の表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートを示す図。

【図4】 本発明の表示装置の検査用駆動回路の実施 例を示す図。

【図5】 本発明の表示装置の外付け検査回路の実施例を示す図。

【図6】 本発明の表示装置の上面図及び断面図。

【図7】 本発明で表示装置のソース信号側駆動回路

の回路図。

【図8】 本発明で表示装置のラッチの上面図。

【図9】 本発明の表示装置を用いた電子機器を示す

図。

【図10】 従来の表示装置の画素部の回路図。

【図11】 表示装置のアナログ駆動方法を示すタイミングチャートを示す図。

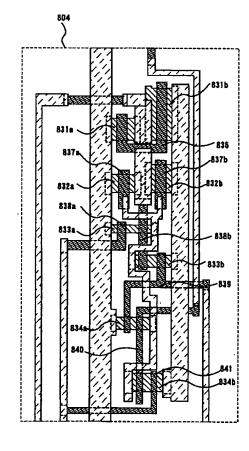
【図12】 本発明を用いた携帯電話を示す図。

10 【図13】 本発明を用いた携帯電話の使用法を示す

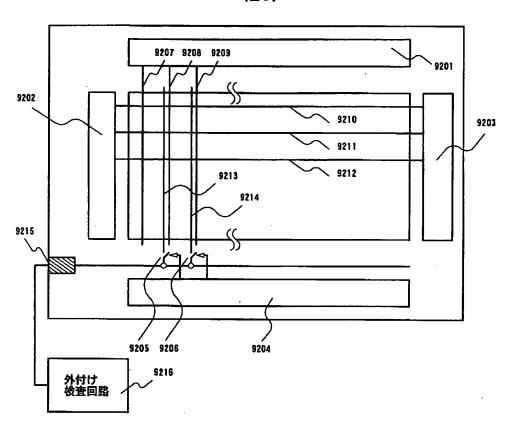
図。

[図1]

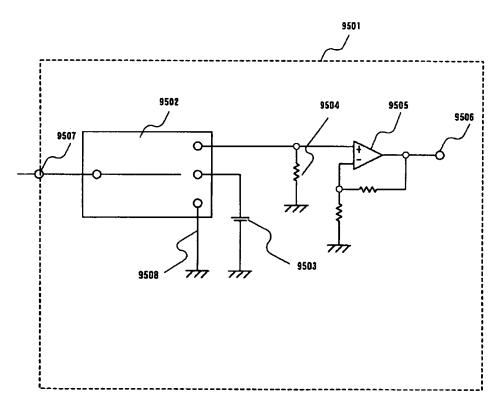
[図8]



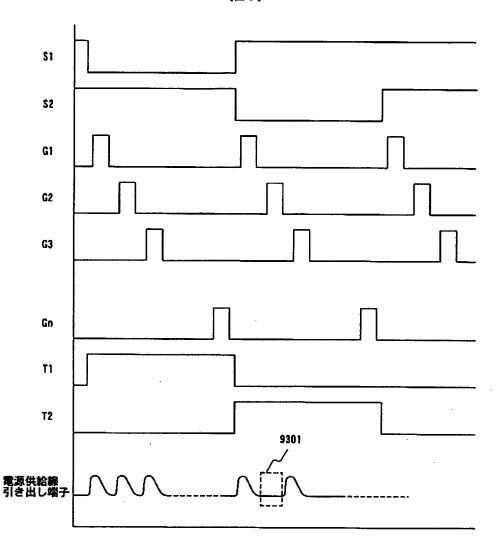
[図2]



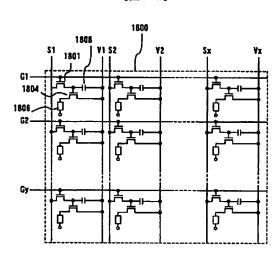
【図 5.】



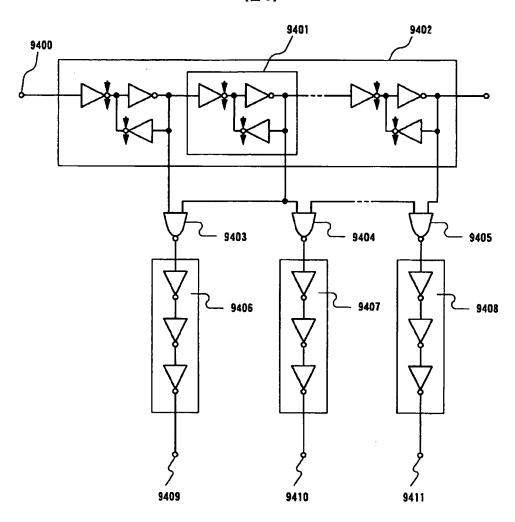




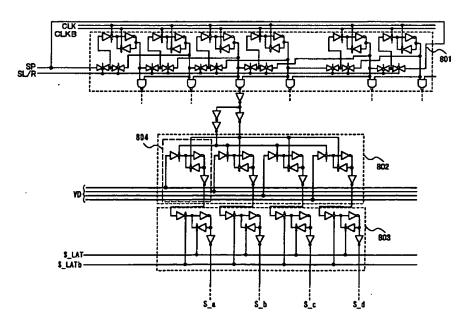
【図10】



[図4]

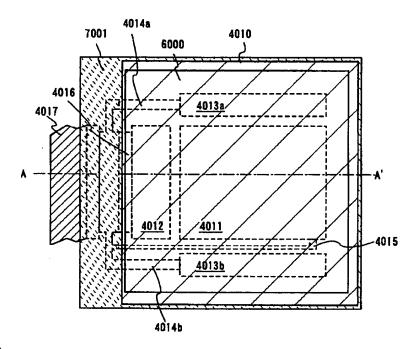


【図7】

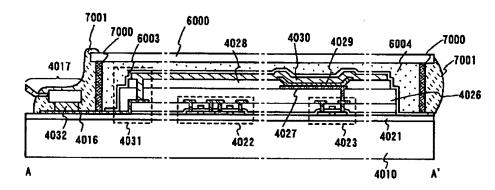


[図6]

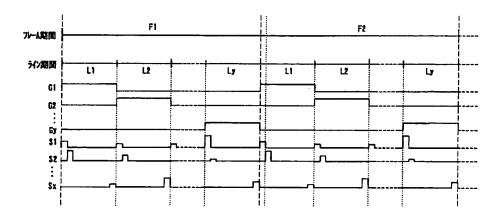




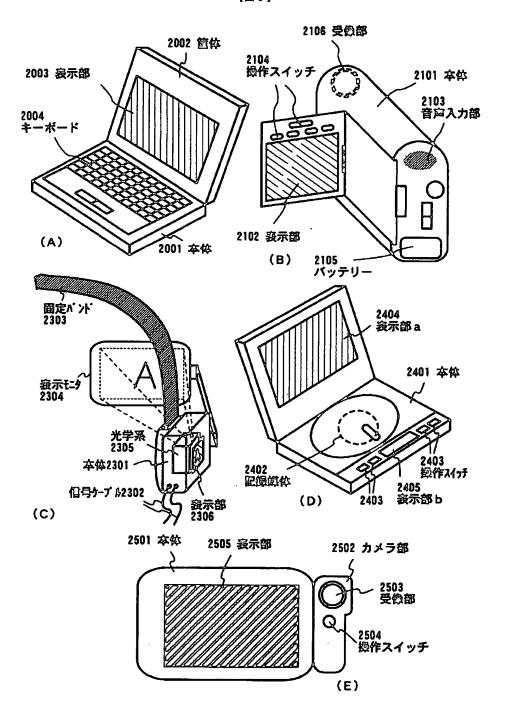
(B)



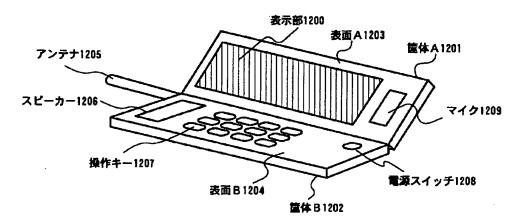
【図11】



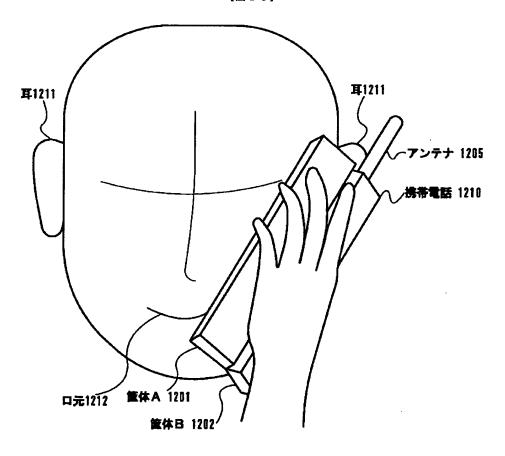
【図9】



# 【図12】



【図13】



## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G 0 9 G	3/20	6 8 0	G 0 9 G	3/20	6 8 0 A
					6 8 0 G
					6 8 0 S
					6 8 0 T
					6 8 0 V

Z

Α

3/30 H 0 5 B 33/10 33/14 33/14 33/30 H 0 5 B 33/10 33/14

F 夕 一 ム ( 参考 ) 3K007 AB18 BA06 BB01 BB04 BB05 DA01 DB03 EB00 FA00 FA00 SC080 AA06 BB05 DD15 DD28 FF11 JJ03 JJ04 JJ06 SC094 AA42 AA43 BA03 BA27 CA19 DA09 DA13 DB01 DB02 DB04 EA03 EA04 FA01 FB01 FB12 FB14 FB15 GB10 HA10 JA02 5G435 AA17 BB05 CC09 EE37 KK05 KK10

